

シンポジウムスポンサー

講演会期間中に開催いたします「シンポジウム」へ協賛いただくことができます。応用物理学の各分野にて注目されている、トレンドをおさえたテーマをシンポジウムとして企画しています。アクティブでホットなシンポジウム参加者に向けて、ピンポイントでPRできます。

締切:2025年
2月3日(月)

協賛料金(税別)		特典
Platinum	200,000円 ※1シンポジウム 1機関限定	①セッション終了後に機器や技術に関するセミナー(10分)開催可能 ②第72回春季学術講演会 参加登録1名無料 ③ウェブプログラムの該当シンポジウムページにロゴ掲載(リンク設定可) ④大会HPシンポジウムページ内の該当シンポジウム枠内にロゴ掲載(リンク設定可) ⑤現地会場でのチラシ設置(シンポジウム開催時間のみ) or 大会HP掲載のシンポジウム概要PDFに広告1枚掲載
Gold	100,000円	①ウェブプログラムの該当シンポジウムページにロゴ掲載(リンク設定可) ②大会HPシンポジウムページ内の該当シンポジウム枠内にロゴ掲載(リンク設定可) ③現地会場でのチラシ設置(シンポジウム開催時間のみ) or 大会HP掲載のシンポジウム概要PDFに広告1枚掲載

開催日	予定時間	No.	シンポジウム名
シンポジウム(non-technical)			
3月15日(土)	13:30~16:30	NT1	【一般公開】就活生必見! あなたならできる半導体のイノベーション~ 創造力で新しい時代を~
3月16日(日)	13:00~17:00	NT2	【一般公開】理工系人材の枯渇危機をどう乗り越えるか?! -15歳からのキャリアパスを考える-
シンポジウム(technical)			
3月14日(金)	13:00-17:00	T1	KS. 研究会セッション 誤り耐性量子コンピュータへの新技術
	13:30-17:15	T7	2. 放射線 化合物半導体を用いた蛍光体開発の現状と展望
	13:30-18:00	T17	11. 超伝導 高温超伝導体の新しい潮流 ~銅酸化物を超える材料は現れるのか?~
	9:00-17:30	T18	12. 有機分子・バイオエレクトロニクス 有機半導体・ペロブスカイトデバイスの最先端計測
	13:30-17:30	T19	12. 有機分子・バイオエレクトロニクス ナノテクノロジーを駆使したバイオセンサーと2次元材料の最前線 -ヒト感染性ウイルスを迅速に検出可能なグラフェンFETセンサーによるパンデミックのない社会の実現-
	13:30-17:30	T21	13. 半導体 多元系発光材料の新展開-カルコパイライトからペロブスカイトまで-
	13:00-17:00	T22	13. 半導体 次世代半導体創生に向けた研究・人材育成活動シンポジウム
	13:30-17:00	T23	13. 半導体 IoT社会への進展を支える半導体産業のコア技術~融合と多様化~
3月15日(土)	13:30-17:00	T29	合同セッションN「インフォマティクス応用」 マテリアルデータベースの新展開 -知識を蓄積・抽出・俯瞰する-
	13:30-18:00	T2	KS. 研究会セッション グリーンファブの未来を拓く:持続可能なものづくりへの挑戦
	13:30-18:00	T3	KS. 研究会セッション&6. 薄膜・表面 固体量子ビットを用いた量子科学技術の最前線
	9:30-15:00	T4	1. 応用物理学一般 地中、水中、生体内、実装した電界感応技術の全員集合が社会を進展
	13:00-17:00	T5	1. 応用物理学一般 非大都市圏に向けた科学・エネルギー教育の展開
	13:30-18:30	T9	3. 光・フォトニクス 応用物理の交差点:ガラスとレーザープロセスの新展開
	10:00-17:30	T11	6. 薄膜・表面 放射光利用による先端材料研究開発
	13:30-18:30	T12	6. 薄膜・表面&12. 12. 有機分子・バイオエレクトロニクス 生物・有機分子ダイナミクスにインスパイアされたセンサ・アクチュエータ機能と創発秩序
	13:30-18:00	T14	8. プラズマエレクトロニクス プラズマ活性溶液とその応用
	13:30-17:30	T24	13. 半導体 【一般公開】実装技術アラカルトII:最先端半導体実装技術と将来展望 ※エレクトロニクス実装学会(JIEP)との共催
3月16日(日)	13:30-17:40	T25	13. 半導体 極限環境デバイス
	10:00-16:00	T6	1. 応用物理学一般 【一般公開】音と応用物理のコラボレーション
	13:30-18:00	T10	3. 光・フォトニクス 革新的フォトニクスが拓く光科学の最前線 ※ゴールドのみ可
	13:30-18:00	T13	6. 薄膜・表面 次世代トランジスタに向けた新規機能性酸化半導体チャネル材料・デバイス・作製技術の新展開
	9:00-17:30	T15	8. プラズマエレクトロニクス&13. 半導体 原子層プロセス(ALP:Atomic Layer Process)の解析技術と応用技術
	13:30-18:30	T16	10. スピントロニクス・マグネティクス 磁気・スピンをみる-イメージング技術を駆使したマグネティクス・スピントロニクスの新展開-
	13:30-17:30	T26	17. ナノカーボン・二次元材料 極薄物質で本当に良いセンサーができるのか?~ナノチューブ・二次元材料を用いた分子センシングの現状と課題~
3月17日(月)	13:00-18:00	T27	合同セッションM「フォノンエンジニアリング」 カーボンニュートラルを実現する半導体低消費電力化技術の最前線
	13:30-17:30	T8	2. 放射線 植物RIイメージング技術の開発と農業への応用
	10:00-16:00	T20	12. 有機分子・バイオエレクトロニクス 有機エレクトロニクス技術の現状と将来展望
	9:00-17:00	T28	合同セッションM「フォノンエンジニアリング」 ナノスケール熱輸送現象と制御の最前線

